

## 目 次



まえがき.....i

## I 表面の多様性

- 1 表面の多様性.....村田好正... 2

## II 表面吸着種の励起プロセス

- 2 表面励起状態とは?.....村田好正, 堂免一成...12

- 3 表面吸着種の紫外レーザー励起反応.....堂免一成...20

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 実験装置 20           | 2 定常光による表面光反応 27 |
| 1.1 絶縁体上の吸着種の光励起 21 | 文 献 28           |
| 1.2 金属上の吸着種の光励起 24  |                  |

- 4 表面吸着種の光分解.....川崎昌博...30

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 分子の吸着と解離 30     | 5 実験方法 33       |
| 2 光励起過程 31        | 6 表面吸着分子の光分解 35 |
| 3 光分解初期過程と量子収率 32 | 文 献 38          |
| 4 光化学二次反応 33      |                 |

- 5 表面吸着種の IR レーザー励起反応 .....川合真紀...40

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1 固体表面での振動励起と反応 40       | 間分解分光法による追跡) 43   |
| 1.1 表面吸着種の振動励起と脱離, 反応 40 | 2.1 振動エネルギーの緩和 43 |
| 1.2 固体表面の振動励起と反応 42      | 文 献 46            |
| 2 吸着種の振動エネルギーの移動(超短時     |                   |

## III 表面層の励起プロセス

- 6 固体表面層の超高速現象 .....増原 宏...48

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 時間分解全反射蛍光分光法と表面層の動的解析 49          | 3 拡散反射レーザーホトリシス法による固体粉末系の光化学過程 53 |
| 2 全反射条件下の過渡吸収分光法と固体表面層, 薄膜の光化学過程 52 | 文 献 56                            |

<b>7 蒸着分子層表面における光励起過程</b>	西 信之…57
1 有機結晶の励起子帶励起	57
2 氷の上のアンモニア分子	59
3 表面分子の脱離	61
4 表面からのイオン分子の脱離	61
5 中性表面分子の脱離機構	63
5.1 局所的熱励起	63
5.2 量子数の大きなリュードベリ状態の生成	
63	
5.3 光音響学的衝撃波発生による表面分子の脱離	64
文 献	65
<b>8 ランゲミュア・プロジェクト膜における励起エネルギー緩和</b>	
	山崎 厳, 玉井尚登…66
1 LB 単分子膜および多層膜の構造	66
2 LB 膜における光励起と励起エネルギー緩和過程	68
3 LB 単分子膜における励起エネルギー緩和	70
3.1 ローダミンB系 LB 単分子膜	70
3.2 ピレン系 LB 単分子膜	71
4 LB 多層膜によるシーケンシャル光励起子伝達系	72
文 献	76
<b>9 高分子表面のレーザー励起反応</b>	石井忠浩, 真嶋哲朗…77
1 エキシマーレーザーによる LAB	77
1.1 レーザー波長とエッチング深さ	78
1.2 レーザーパルス幅の効果	79
1.3 フラグメントのダイナミクス	79
1.4 高分子フィルムのダイナミクス	81
1.5 LAB 反応機構のモデリング	81
2 赤外レーザーによる LAB	82
3 LAB の応用と高分子表面の高機能化	
83	
4 今後の展開	83
文 献	83
<b>IV 表面プロセッシングの化学</b>	
<b>10 表面励起プロセス</b>	清水 肇…86
1 エネルギー粒子と表面の相互作用	86
2 電子による表面励起プロセス	87
3 イオンによる励起プロセス	88
4 光による励起プロセス	91
文 献	93
<b>11 光励起薄膜技術における表面プロセス</b>	鯉沼秀臣, 橋本拓也…95
1 表面過程解析法	96
2 光 CVD の表面過程	97
2.1 光 CVD プロセス	97
2.2 興味ある反応例	97
2.3 パルスプラズマ・光によるアモルファス超格子の作製と表面過程	98
3 光エッ칭の表面過程	100
4 セラミックス薄膜のレーザープロセシ	
ング	100
4.1 レーザーエッ칭	100
4.2 光アニール・光表面処理	101
4.3 レーザーデポジションによる膜形成-アプレーション過程	101
4.4 パルスレーザーデポジションによる膜堆積-成長表面の解析	101
文 献	103

**12 放射光励起による表面プロセシング**

- .....宇理須恒雄, 高橋淳一, 内海祐一, 赤澤方省... 104
- 1 放射光光源の特色 104
  - 2 MGR モデルと FN モデル 106
  - 3 放射光励起反応の実験例 107
    - 3.1 表面励起反応と酸素添加効果 107
    - 3.2 材料選択性とドーピング特性 109
  - 3.3 SiO<sub>2</sub> の光励起蒸発 110
  - 4 反応モデル 110
  - 5 今後の課題 112
  - 文 献 112

**13 半導体表面の光プロセス, エッチングとスペッタリング .....並木 章... 113**

- 1 ハロゲンによる Si のエッチング 113
  - 1.1 ダークエッチング 113
  - 1.2 光エッチング 115
- 2 MX 型化合物半導体のレーザースペッタリング 117
  - 2.1 熱的か電子的か? 117
- 2.2 電子的スペッタリングモデル 118
  - 局在モデル 118/非局在相転位モデル 118
- 2.3 飛行時間分布に現れた粒子間衝突効果 119
- 文 献 121

**V 表面と材料創製****14 無機固体表面層のレーザーアブレーション .....川合知二... 124**

- 1 固体表面層内での励起過程と化学種の放出 125
- 2 表面から脱離した化学種とその励起状態 128
- 3 飛来粒子の基板上への堆積と薄膜形成 129
- 文 献 131

**15 触媒表面の光励起反応——典型的な光触媒反応と光触媒研究の****新しい動向 .....安保正一... 132**

- 1 光触媒, 光触媒作用とは 132
- 2 応用を指向した典型的な光触媒反応 134
  - 2.1 酸化反応 134
  - 2.2 水, 水とアルコールからの水素生成反応 136
  - 2.3 脂肪酸の分解 (光-コルベ反応) 136
  - 2.4 不飽和炭化水素の水素化分解反応 136
  - 2.5 二量化反応と異性化反応 137
  - 2.6 アミノ酸などの有機合成反応 137
  - 2.7 炭酸ガス, 窒素の還元 137
  - 2.8 環境保全を指向した光触媒反応 138
- 3 光触媒研究の新しい動向——分子, クラスター, 超微粒子サイズの光触媒へ 138
  - 3.1 量子サイズ効果 139
  - 3.2 担持した分子およびクラスター状態の光触媒と分子レベルでの光触媒反応機構 140
    - 固定化バナジウム酸化物触媒の励起状態とその光触媒活性 140/固定化モリブデン酸化物触媒上でのオレフィンの光誘起メタセシス反応 142
  - 4 今後の展望 143
  - 文 献 144

<b>16 レーザーによる金属系微粒子材料の形成</b>	下 純郎	146
1 レーザー照射表面での活性種の高密度 生成—LIMER とレーザーアブレー ションとの比較 148	149	
2 レーザーによる金属系微粒子の高効率 生成反応 148	3 レーザー点火温和爆発反応における活 性種の同定とその役割 151	
2.1 LIMER の反応過程 148	3.1 反応初期過程にみられる発光 151	
2.2 LIMER を用いた複合金属化合物の生成	3.2 連鎖反応過程にみられる発光 153	
	文 献 154	
<b>17 表面吸着種の光反応と固体表面修飾</b>	山本貞明	155
1 触媒機能表面形成 155	3 表面改質 165	
2 薄膜成長 162	文 献 165	
<b>18 STM と表面励起プロセス</b>	藤嶋 昭	167
1 光電気化学ファブリケーション 168	4 STM と光電気化学のハイブリッド化 による光情報記録 172	
2 半導体の光電極反応機構を調べるため の STM 169	5 STM 吸収スペクトロスコピー 173	
3 半導体の表面特性を調べるための STM 171	文 献 175	
<b>CHEMISTRY OF EXCITATION PROCESSES ON SOLID SURFACE :</b> <b>ABSTRACTS</b>		177
<b>索 引</b>		183
<b>著者紹介</b>	94, 122, 176	